

【研究職員紹介】

南川 俊治

作成日：平成30年4月5日

一言：いつでも、どこでも気軽に声をかけてください。

■所属・職名

企画指導部・担当部長

■専門分野

電子材料 薄膜作製および評価

■現在の担当分野

公益財団法人石川県産業創出支援機構コーディネーター

■主な研究テーマ

「薄膜の低温形成技術」
「触媒CVD法による窒化シリコン膜の低温形成」
「電子機器・部品の接合の信頼性」

■主な共同研究の実績

「低温触媒CVD装置の開発—有機ELディスプレイ用水蒸気バリア膜の形成—」(研究活用プラザ事業)
「Cat-CVD法による強誘電体上へのSiNx膜作製」(研究活用プラザ事業)
「レーザ光利用によるセラミックスの薄膜化」(企業共同研究)

■詳細情報

[J-GLOBAL 研究者情報へリンク](#)

